PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number ·

04-063473

(43)Date of publication of application: 28.02.1992

(51)Int.Cl.

H01L 27/148 HO4N 5/335 HO4N 9/07

(21)Application number: 02-174506 (22)Date of filing:

03.07.1990

(71)Applicant : TOSHIBA CORP

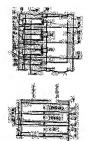
(72)Inventor: MANABE SOHEI

SHIBATA HIDENORI

(54) SOLID STATE IMAGE SENSOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an image having high sensitivity and excellent color reproducibility by one solid state image sensor chip by separately providing photodiodes as photoelectric converters in a depth direction. CONSTITUTION: A plurality of vertical CCDs 20 are disposed in parallel, and a plurality of photoelectric converters 30 are arranged along the CCDs 20. The photoelectric converters 30 are formed of three photodiodes separated in a depth direction, the photodiode 31 of an uppermost layer is formed in a depth for absorbing blue, and a p- type layer 34 of a burr layer is formed thereunder. Similarly, a second photodiode 32 is formed in a depth for absorbing green light, and the photodiode 33 of an uppermost layer is formed in a depth for absorbing red light. In this case. signal charges stored in the respective photodiodes are calculated to obtain R, G and B components, and a color image can be imaged. Thus, an image having high sensitivity and excellent color reproducibility is obtained by one solid state image sensor chip.



99日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A) 平4-63473

@Int. CI.5 H 01 L

識別記号 庁内整理番号 @ 公開 平成4年(1992)2月28日

Z 8838-5C 8943-5C

H 01 L 27/14

R 審査請求 未請求 請求項の数 3 (全7頁)

60発明の名称 固体操像装置

> 创特 顧 平2-174506

> > 頤 平2(1990)7月3日

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

研究所内

英 紀

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合 研究所内

株式会补東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 መዙ

弁理十 鈴江 武彦 外3名

1. 発明の名称 因体操奏禁膏

2. 特許請求の範囲

(1) 半導体基板に複数の光電変換部を設けると 共に、これらの光質変換部で変換され萎靡され た信号電荷をそれぞれ統出す信号電荷読出し部

を設けた固体機像装置において、

前記光電変換部は深さ方向に少なくとも3つ に分離されたフォトダイオードからなり、前記

信号電荷統出し部は前記光電変換期の名々のフ オトダイオードに対して独立に接続された読出

しトランジスタからなるものであることを精強

とする団体操機等層。

(2) 半導体基板にマトリックス状に配置され、

且つ各々が深さ方向に3つに分離された複数の フォトダイオードからなる光電変換部と、これ

らの光電変換部に対応してそれぞれ設けられ、

該光電変換部に蓄積された信号電荷を名々のフ * トダイオード毎に終出するつの鉄出しトラン

ジスタからなる信号低高級出し超と、これらの 信号電視院出し部で統出された信号電荷を乗車 方向に転送する複数本の垂直電荷転送部と、こ

れらの毎度整備転送部により転送された信号常 荷を水平方向に転送する水平電荷転送部と、こ

の水平電荷転送部により転送された信号電荷に 基づきR、G、Bの3原色信号を求める油堆机 理部とを具備してなることを特徴とする団は揚

数 裝 雷 。 (3) 前紀水平電荷転送部は前記光電変換部の3

つのフォトダイオードに対応して3本形成され、 各々の水平電荷転送部には前記垂直電荷転送部 により転送された信号電荷を、同じ深さ位置の フォトダイオード毎に分離して供給することを

特徴とする請求項2記載の固体機像装置。

3. 発明の詳細な説明

「発明の目的」

(産集上の利用分野)

本発明は、固体機像装置に係わり、特にカラ 一面後を撮像するための固体操像装置に関する。

特開平4-63473 (3)

(作用)

本発明によれば、青、緑、赤ちの光が半導体の中で吸収される深さ方向の領域が異なることから、光電変換部においては深さ位置の変れでれば出される。従って、各フォトダイオードにより異なる光成分がそれぞれ被出される。従って、各フォトダイオードを蓄積された信号電荷に基づき演算処理を行うことにより、R、G、Bの成分を求めることができ、これによりカラー菌像を緩像することが可能となる。

(実筋例)

まず、実務例を説明する前に、本発明の基本 原理について説明する。

第6回に本発明による光電変換部の新面構造 図を示す。この光電変換部は複数のフォトダイ オードからなり、その材料は一般に半導体装置 で広く使用されているS1である。図中4 M 5 6 は各々課さ方向にフォトダイオード分別 ボバリア層であり、フォトダイオード1、2、 3を分離している。7は表面を変更化するのを

 $I_{a} = I_{ac} \cdot e^{-\alpha_{5}} t$... (3) $I_{c} = I_{ac} \cdot e^{-\alpha_{5}} t$... (4)

 $I_R = I_{Ro} \cdot e^{-\alpha_R t}$... (5) と表わされる。ここで、 $\alpha_R > \alpha_G > \alpha_R$ の関

係にあるから、第7回に示すように、青、緑、赤帯の光がSi中で敷収される深さ方向の領域が異なっている。

いま、第6回において、表面からパリア4までの渡さを下」、表面からパリア5までの渡さを下。 まで、表面からパリア5までの渡さを下。 までは、現で3回に来すように、フォトダイオード1で育色の光を喝飲収してしまい、フォトダイオード2までで緑色の光を、フォトダイオード3までで赤色の光を吸収してしまう。各フォトダイオードの置子効率を簡単にするために1と仮定すれば、フォトダイオード1では、

 $I_1 = I_{20} + I_{60} (1 - e^{-\alpha_6 T_1}) + I_{20} (1 - e^{-\alpha_8 T_1})$

フォトダイオード2では、

防ぐ層である。

米電製鋼能に対し製面側から人制した先は、 豊度方向に分離されたフォトダイオード1,2 ご で級 収され、環気信号に接換される。光は最 上層のフォトダイオード1で主に超強基の光 である 育が吸収され (緑, 赤の一部も吸収される)、続いてのフォトダイオード2で縁の光が 収収され (泉の一部も吸収される)、最下層の フォトダイオード3で赤の光が吸収される。人 制した光の強度を1。とし、

I=I。。e-at … (2) と表わすことが可能である。 t は表面からの課 さ、 a は根収模数、 J は混ぎ t での光の独皮で ある。 芳、雄、赤の吸収低数を名々 a。 a。 とすれば、各々の色に対する漢き方向の光 強度は

 $I_2 = I_{00} (e^{-\alpha_0 T_1} - e^{-\alpha_0 T_2}) + I_{10} (e^{-\alpha_1 T_1} - e^{-\alpha_1 T_2})$

フォトダイオード3では、

 $I_{5} = I_{R0} \left(e^{-\alpha_{R} T_{2}} - e^{-\alpha_{R} T_{1}} \right) \qquad ... \quad (8)$

の光が吸収され、その光に相当する電荷が生成 される。従って、これらの3つの式より、

 $I_{00} = [I_{2} - \frac{I_{3}(e^{-\alpha_{3}T_{1}} - e^{-\alpha_{3}T_{2}})}{e^{-\alpha_{3}T_{3}} - e^{-\alpha_{3}T_{3}}}] \frac{1}{e^{-\alpha_{0}T_{1}} - e^{-\alpha_{0}T_{2}}} \cdots (10)$

 $I_{Re} = \frac{I_3}{e^{-\alpha_R T_2} - e^{-\alpha_R T_3}}$... (11)

と人射した男、緑、赤の各較分に対する光強度 が表わされる。これにより、各フォトダイオー ド1、2、3で得た電気信号を外部回路で演算 処理することにより、男(R)、緑 (B)の信号を得ることができる。

... (6)

特開平4-63473 (4)

以下、本発明の実施例について図面を参風して説明する。

第1回は本発明の一実施例に係わる図外提像 装置の1画素構成を示す平面図、第2図(a)~ (c) は第1図の矢視A-A,B-B,C-C斯 面図、第3回は第1図の矢視D-D斯面図であ

第1回に示すように、垂返CCD20に轉載して光電度換類30が配置されている。この間 世は1 画素部分を示すが、無蔵CCD20は 数本平行に配置され、各々の垂度CCD20に 治って複数の光電変換第30が配列されている。 光電変換第30は、第2回にデナように、遅 さ方向に3つに分離したフォトダイオード 31は青色を吸収する減さまで形成され、その 下にパリア扇であるp - 第34が形成されてい る。2番目のフォトダイオード る。2本目のフォトダイオード のでにパリア扇であるp - 第34が形成されてい を吸収する減さまで形成され、その下にパリア扇であるp - 第34が形成されてい 垂直CCD20は、第3回に示すように、 CCDチャネル12上にゲート酸化製14を介

して転送電極を形成したもので、1 画業当り9 個の転送電極21、22、23を備えている。 そして、3つのフォトダイオード31, 32, 33に対して3無様ずつを対応させている。 四 ち、青色光を吸収するフォトダイオード31に は転送電極211,221,231が対応して おり、転送電板22、はフォトダイオード31 上まで伸びて読出しトランジスタのゲートを養 ねるものとなっている。同様に、緑色光を吸収 するフォトダイオード32には転送電極21z。 221, 231 が対応し、赤色光を吸収するフ 23,が対応している。そして、これらの転送 電板21.22,23には3相クロックの、... ø2, ø3 が印加され、フォトダイオード31. 3 2 、 3 3 の信号電荷は垂直 C C D 2 D に回時 に銃出されるものとなっている。

第4 図に本実施例装置の全体構成を示す。 垂直 C C D 2 0 により転送された信号電荷は、 3 本の水平 C C D 4 1 . 4 2 . 4 3 に能出され る。ここで、垂直CCD20で転送されたフォ トダイオード31からの信号電荷は水平CCD 41に銃出され、フォトダイオード32からの **信号電荷は水平CCD42に読出され、フェト** ダイオード33からの信号電荷は水平CCD 43に読出される。水平CCD41, 42, 43により転送された信号業費は、増幅器によ り増幅されたのち信号処理回路51、52、 53にそれぞれ供給され、さらに渡算処理回路 60に供給される。ここで、信号処理回路51. 52.53は低ノイズ化処理やサンプルホール ド等を行うものである。演算処理回路60は、 節記 (8)~(11)式に示した波算を行い、R, G. Bに相当する信号を出力するものである。 このような構成において、光電変換部30に 光が照射されると、フォトダイオード31では

青色の光と縁及び赤色の光の一部とが吸収され、

その吸収量に応じた信号電荷が蓄積される。同

様に、フォトダイオード32では緑色の光と赤

色の光の一部とが吸収され、その吸収量に応じ

特開平4-63473 (5)

た信号電荷が蓄積される。さらに、フォトダイオード33では非色の光が吸収され、その吸収量に応じた信号電荷が蓄積される。各フォトダイ育は、熱出しトランジスタをONすることにより差載でCD20に同時に終出される。

ここで、信号説出しの方法としては同時に遅 出すに限うず、名フォトダイオード31.32。 300信号電荷を展次読出すようにしてもよい。 促し、一つの設出しトランジスタをONしている際に、致出しゲートに印加する電圧により他 のトランジスタがONし、接出すべきでない信 号電荷が提出される可能性がある。従って、信 号電荷を展次読出す際には、上側のフォトダイ オードから下側のフォトダイオード方向に設出 しトランジスタをONする。接出しトランジスタ を記れて、上側のトランジスタよりも下側の トランジスタの方がONするのに高い電圧があ トランジスタをONかONするのに高い電圧があ いた場合、下側のトランジスタを ONした場合、下側のトランジスタを ONした場合、下側のトランジスタを ONした場合、下側のトランジスタを ことはない。下側のトランジスタをONLた時 点では上側のフォトダイオードの信号電荷は既 に読出されて空になっているので、上側のトラ ンジスタがONしても何等問題は生じない。 さて、垂直CCD2日により転送された信息 電荷は、3本の水平CCD41, 42, 43に 疑出されるが、このときフォトダイオード31. 32、33から読出され転送された各個号電荷 は、水平CCD41, 42, 43にそれぞれ統 出される。従って、水平CCD41には前紀 (6)式で表される信号重荷が、水平CCD4つ には前記 (7)式で表される信号電荷が、水平 CCD43には前記 (8)式で表される信号電荷 が読出されることになる。水平CCD41. 42, 43により転送された信号電荷は、信号 処理回路51、52、53を介して演算処理回 路60に供給される。そして、滅算処理回路 60で前記 (9)(10)(11)式に示す演算を行うこ とによって、R,G,Bに相当する信号が出力 されることになる。

かくして本実施例によれば、光電変換部30 を深さ方向に3つに分割したフォトダイオード 31.32.33で形成し、これらのフォトダ イオード31、32、33に雲轍された各度号 電荷に基づき前述した演算処理を行うことによ って、入力光のR、G、B成分の大きさを検出 することができ、カラー面像を凝像することが 可能となる。そしてこの場合、1つの固体振像 業子チップでカラー顕像が撮像できることから、 光学分光系等を必要とせず、全体の構成の顫略 化をはかることができる。さらに色フィルタを 用いた装置とは異なり、光の損失が生じること はなく、光の利用効率を高めて感度及び色再現 性の向上をはかることが可能となる。また、異 なる材料を獲屬するのではなく、同じ材料 (Si)のフォトダイオードを装層した構造で あるので、特殊の製造方法を用いる必要はなく、 既存の製造方法にて簡易に製造することが可能 であり、実用性大なる利点がある。

第5図は本発明の他の実施例の一面業構成を

京す平面図である。なお、第1図と同一部分には同一符号を付して、その群しい説明は省略する。

この実施例が先に説明した実施例と異なる点は、CCDを用いることなく、光電変換部から 他のことなく、光電変換部から 他のこのでは、表面をできませます。 のである。即ち、フォトダイオード31、32 33には、読出しゲート81、82、83を備 えたトランジスタがそれぞれ接続され、これら のトランジスタがそれぞれ接続され、これら のトランジスタで説出された信号電荷は不能物 拡散編91、92、93を通って金調配線71、 72、73にそれぞれ取り出されるものとなっ でいる。このような構成であっても、先の実施 例と同様の効果が係られる。

特開平4-63473 (6)

は、前記第7図に示したR, G, Bの吸収深さ に応じて適宜定めればよい。さらに、光電変換 訳を構成するフェトダイオードは3つに限るも のではなく、それ以上に分割されたものであっ てもよい。その他、本発明の要旨を逸脱しない 範囲で、種々変形して実施することができる。 [発明の効果]

以上推注したように本張明によれば、半導体 中の中で吸収される光成分が深さ方向で異なる ことを利用し、光電変換部としてのフォトダイ オードを深さ方向に分離して設け、分離した各 フォトダイオードの検出信号に基づき所定の演 算処理を行うことにより、R,G,Bの成分を 測定することができる。従って、カラー画像を 提供することができ、色分解フィルタや光学分 光系を使用することなく、1つの間体機像学子 チップで高感度で色再現性のよい画像を得るこ とが可能となる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の一実施例に係わる関体操像

60…演算処理回路、

71.72.73…金属配線、

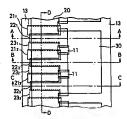
81.82.83…雑出レゲート、

91, 92, 93 ... 不純物拡散層。

出縣人代理人



- 10 ··· n型S i 基板、
- 11… ロウェル、
- 1 2 ··· C C D + + * ル、
- 13…套子分離層、
- 1 4 … ゲート酸化原、
- 20 ··· 垂直CCD、 21, 22, 23… 転送電極、
- 30 … 光電変換部、
- 31, 32, 33 ... フォトダイオード、
- 34…バリア番.
- 41.42.43 水平CCD、



第 1 図

